(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-18048

(P2001 - 18048A)

(43)公開日 平成13年1月23日(2001.1.23)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FI	テーマコード(参考)
B 2 2 D 17/22		B 2 2 D 17/22	B 4E093
B 0 0 C 0/00			D
B 2 2 C 9/06		B 2 2 C 9/06	В

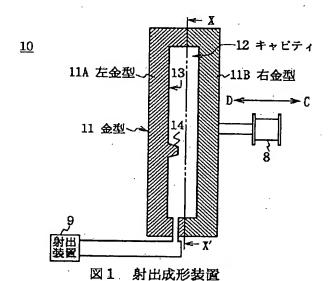
		審査師ぶ 未請求 請求項の数12 OL (全 9 頁)
(21)出願番号	特願平11-186807	(71)出頭人 000002185
(22)出顧日		ソニー株式会社 東京都品川区北品川6丁目7番35号 (72)発明者 吉田 遠雄 東京都品川区北品川6丁目7番35号ソニー 株式会社内
	·	(74)代理人 100082740 弁理士 田辺 恵基 Fターム(参考) 4E093 NA01 NB05 NB09
		TO THE TANK THAT I THE THE THAT I THE THE THAT I THE

(54) 【発明の名称】 低融点金属材料の射出成形方法、射出成形装置及び筐体

(57)【要約】

【課題】本発明は、低融点金属材料を用いて射出成形す る際に成形品の表面に所望形状の凹状意匠形成部を容易 に形成する。

【解決手段】本発明は、金型内に設けられた所定形状の 射出成形空間に低融点金属材料でなる溶湯を射出し、当 該溶湯を冷却固化した後に射出成形空間から成形品を取 り出す低融点金属材料の射出成形方法において、第1金 型部と第2金型部とが当接することにより射出成形空間 を内部に形成すると共に、当該射出成形空間を形成して いる第1金型部又は第2金型部の金型内表面に所定の高 さでなる断面台形状の凸状意匠形成部を有する金型を所 定の金型温度に加熱し、当該加熱した金型内の射出成形 空間に所定の溶融温度に加熱した溶湯を所定の射出速度 で射出し、当該射出した溶湯を冷却して固化した後に、 第1金型部と第2金型部とを分離することにより射出成 形空間から成形品を取り出すようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】金型内に設けられた所定形状の射出成形空間に低融点金属材料でなる溶湯を射出し、当該溶湯を冷却して固化した後に上記射出成形空間から成形品を取り出す低融点金属材料の射出成形方法において、

第1金型部と第2金型部とが当接することにより上記射 出成形空間を内部に形成すると共に、当該射出成形空間 を形成している上記第1金型部又は上記第2金型部の金 型内表面に所定の高さでなる断面台形状の凸状意匠形成 部を有する金型を所定の金型温度に加熱し、

上記加熱した上記金型内の上記射出成形空間に所定の溶 融温度に加熱した上記溶湯を所定の射出速度で射出し、 当該射出した溶湯を冷却して固化した後に、上記第1金 型部と上記第2金型部とを分離することにより上記射出 成形空間から上記成形品を取り出すことを特徴とする低 融点金属材料の射出成形方法。

【請求項2】上記凸状意匠形成部は、上記金型内表面と 垂直な仮想辺に対して約3度~5度の傾斜角の斜辺を有 し、当該斜辺が上記溶湯の流入方向に対して鈍角に形成 されていることを特徴とする請求項1に記載の低融点金 属材料の射出成形方法。

【請求項3】上記凸状意匠形成部は、当該凸状意匠形成部の上記高さが上記射出成形空間の空間高さに対して少なくとも約25パーセントから約40パーセントに形成されていることを特徴とする請求項1に記載の低融点金属材料の射出成形方法。

【請求項4】上記凸状意匠形成部は、上記断面台形状の 角部及び上記斜辺と上記金型内表面との接続部分が上記 高さに対して少なくとも約8パーセントから約17パー セントの半径でなる円弧状に形成されていることを特徴 30 とする請求項1に記載の低融点金属材料の射出成形方 法。

【請求項5】所定の金型温度に加熱した金型内に設けられた所定形状の射出成形空間に所定温度に加熱した低融点金属材料でなる溶湯を所定の射出速度で射出し、当該射出した溶湯を冷却して固化した後に上記射出成形空間から成形品を取り出す射出成形装置において、上記金型は、

第1金型部と第2金型部とが当接することにより上記射 出成形空間を内部に形成すると共に、当該射出成形空間 を形成している上記第1金型部又は上記第2金型部の金 型内表面に所定の高さでなる断面台形状の凸状意匠形成 部を具えることを特徴とする射出成形装置。

【請求項6】上記凸状意匠形成部は、上記金型内表面と 垂直な仮想辺に対して約3度~5度の傾斜角の斜辺を有 し、当該斜辺が上記溶湯の流入方向に対して鈍角に形成 されていることを特徴とする請求項5に記載の射出成形 装置。

【請求項7】上記凸状意匠形成部は、当該凸状意匠形成 部の上記高さが上記射出成形空間の空間高さに対して少 50 なくとも約25パーセントから約40パーセントに形成されていることを特徴とする請求項5に記載の射出成形装置。

【請求項8】上記凸状意匠形成部は、上記断面台形状の 角部及び上記斜辺と上記金型内表面との接続部分が上記 高さに対して少なくとも約8パーセントから約17パー セントの半径でなる円弧状に形成されていることを特徴 とする請求項5に記載の射出成形装置。

【請求項9】所定の金型温度に加熱した金型内に設けられた所定形状の射出成形空間に所定温度に加熱した低融点金属材料でなる溶湯を所定の射出速度で射出し、当該射出した溶湯を冷却して固化した後に上記射出成形空間から成形品を取り出すことにより得られる電子機器用の筐体において、

表面に所定の深さで設けられると共に、当該表面から底面に向けて上記表面と垂直な仮想辺に対して所定角度の傾斜角の斜辺を有する断面台形状の凹状意匠形成部を具えることを特徴とする筐体。

【請求項10】上記斜辺は、上記傾斜角が上記筐体の上 20 記表面と垂直な仮想辺に対して約3度~5度に形成され ていることを特徴とする請求項9に記載の筐体。

【請求項11】上記凹状意匠形成部は、当該凹状意匠形成部の上記深さが上記筐体の厚さに対して少なくとも約25パーセントから約40パーセントに形成されていることを特徴とする請求項9に記載の筐体。

【請求項12】上記凹状意匠形成部は、上記筐体の上記 表面と上記斜辺との接続部分及び上記斜辺と上記底面と の接続部分が上記筐体の深さに対して少なくとも約8パ ーセントから約17パーセントの半径でなる円弧状に形 成されていることを特徴とする請求項9に記載の筐体。

[0001]

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】本発明は低融点金属材料の射出成形方法、射出成形装置及び筐体に関し、例えばノートブック型パーソナルコンピュータ(以下、これをノート型パソコンと呼ぶ)における筐体の材料である低融点金属材料を射出成形する場合に適用して好適なものである。

[0002]

【従来の技術】従来、図10に示すようにノート型パソコン50の外周部分を構成する筐体60には低融点金属材料のマグネシウム合金を用いることが多く、当該マグネシウム合金の特性を活かしてパソコン本体の軽量化及び高剛性を実現している。

【0003】このようなノート型パソコンの筐体60を 製造する場合、例えばホットチャンバ方式の射出成形装 置を用いて金型内に設けられた所定形状の射出成形空間 (以下、これをキャビティと呼ぶ)に、所定温度に溶融 したマグネシウム合金の溶湯を所定の射出速度で射出 し、当該射出した溶湯を冷却個化した後に金型から成形 品として取り出すことにより、キャビティと同一形状です なる筐体60を製造するようになされている。

【0004】こうして製造された筐体60の表面には、 機種名やロゴマーク等が印刷された後、ノート型パソコ ンの本体ボディとして組み込まれて商品として出荷され る。

【0005】しかしながら筐体60の表面に機種名やロ ゴマーク等が印刷によって表示されているため、ノート 型パソコンの筐体60によって質感の高さや高級感をユ ーザに印象付けさせることは困難であった。そこで最近 10 では、筐体60の表面に対して文字部分を僅かに凹ませ た形状で表される文字(以下、これを凹文字と呼ぶ)で 機種名やロゴマーク等を形成することが求められてい る.

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで図11に示す ようにホットチャンバ方式の射出成形装置1によって表 面に凹文字で機種名やロゴマークの形成された凹文字付 きの筐体(以下、これを凹文字付筐体と呼ぶ)を製造す る場合、左金型3A及び右金型3Bで構成されるキャビ ティ2が凹文字付筐体に対応した形状の金型11を用い

【0007】このとき射出成形装置1は、金型3よりも 高温に溶融したマグネシウム合金の溶湯を射出装置9か らキャビティ2内に射出し、当該射出した溶湯を冷却個 化した後、油圧シリンダ8によって右金型3Bを矢印C 方向に移動することにより、左金型3Aと右金型3Bと を分離してキャビティ2から成形品を取り出すようにな されている.

【0008】しかしながら、図12に示すように金型3 のキャビティ2内に射出された溶湯は、筐体の表面に形 成すべき凹文字に対応して設けられた凸部4で矢印に示 す方向へ不規則に乱反射し、キャピティ2内に射出した 溶湯の流れが乱れると共に、溶湯がキャビティ2内に一 様に流れなくなることにより、成形後の凹文字付筐体の 表面に干渉縞が生じてしまう。

【0009】またホットチャンバ方式の射出成形装置1 においては、所定温度に加熱した金型3のキャビティ2 内に当該金型3よりも高温に溶融した溶湯を所定の射出 速度で射出していることにより、高温の溶湯が凸部分4 に激しく衝突することになる。

【0010】このため射出成形装置1では、左金型3A の凸部4がさらに加熱されて劣化し、これにより凸部4 の角部が欠ける等の破損が生じる。かくして射出成形装 置1による成形後の凹文字付筐体においては、角部の欠 けた凸部4によって凹文字部分の輪郭がぼやける等の欠 陥が生じていた。

【0011】同時に、ホットチャンバ方式の射出成形装 置1においては、高温の溶湯が凸部4に激しく衝突して 当該凸部4をさらに加熱していることにより、溶湯を冷 50 却して固化する際に凸部4の表面に溶湯が付着して金型 3から成形品を取り出し難くなり、この結果凹文字付管 体の表面に形成された凹文字の底面には段差が生じてし まう。

4

【0012】このように従来の射出成形装置1では、成 形後の凹文字付筐体の表面に干渉縞が発生したり、表面 に形成された凹文字の輪郭のぼやけや底面の段差等の欠 陥が発生すると共に、左金型3Aの凸部4にも欠け等の 破損が生じるため、凹文字付筐体を欠陥なく容易に大量 生産することは困難であり、良品の歩留りが悪いという 問題があった。

【0013】本発明は以上の点を考慮してなされたもの で、低融点金属材料を用いて射出成形する際に成形品の 表面に所望形状の凹状意匠形成部を容易に形成し得る低 融点金属材料の射出成形方法、射出成形装置及び凹状意 匠形成部の形成された質感の高い筐体を提案しようとす るものである。

[.0014]

40

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた め本発明においては、金型内に設けられた所定形状の射 出成形空間に低融点金属材料でなる溶湯を射出し、当該 溶湯を冷却して固化した後に射出成形空間から成形品を 取り出す低融点金属材料の射出成形方法において、第1 金型部と第2金型部とが当接することにより射出成形空 間を内部に形成すると共に、当該射出成形空間を形成し ている第1金型部又は第2金型部の金型内表面に所定の 高さでなる断面台形状の凸状意匠形成部を有する金型を 所定の金型温度に加熱し、当該加熱した金型内の射出成 形空間に所定の溶融温度に加熱した溶湯を所定の射出速 度で射出し、当該射出した溶湯を冷却して固化した後 に、第1金型部と第2金型部とを分離することにより射 出成形空間から成形品を取り出すようにしたことによ り、断面台形状でなる凸状意匠形成部の斜辺によって射 出成形空間内に流入された溶湯の流れを妨げることなく 一様に流し込み、凸状意匠形成部に対応した輪郭の明確 な凹状意匠形成部を筐体の表面に容易に形成することが できる。

【0015】また本発明においては、所定の金型温度に 加熱した金型内に設けられた所定形状の射出成形空間に 所定温度に加熱した低融点金属材料でなる溶湯を所定の 射出速度で射出し、当該射出した溶湯を冷却して固化し た後に射出成形空間から成形品を取り出す射出成形装置 において、金型は、第1金型部と第2金型部とが当接す ることにより射出成形空間を内部に形成すると共に、当 該射出成形空間を形成している第1金型部又は第2金型 部の金型内表面に所定の高さでなる断面台形状の凸状意 匠形成部を具えるようにしたことにより、断面台形状で なる凸状意匠形成部の斜辺によって射出成形空間内に流 入された溶湯の流れを妨げることなく一様に流し込み、 凸状意匠形成部に対応した輪郭の明確な凹状意匠形成部

を筐体の表面に容易に形成することができる。

【0016】さらに本発明においては、所定の金型温度に加熱した金型内に設けられた所定形状の射出成形空間に所定温度に加熱した低融点金属材料でなる溶湯を所定の射出速度で射出し、当該射出した溶湯を冷却して固化した後に上記射出成形空間から成形品を取り出すことにより得られる電子機器用の筐体において、表面に所定の深さで設けられると共に、当該表面から底面に向けて表面と垂直な仮想辺に対して所定角度の傾斜角の斜辺を有する断面台形状の凹状意匠形成部を具えるようにしたことにより、静荷重強度や捩じれ強度が増大すると共に、凹状意匠形成部における断面台形状の傾斜角を持つ斜辺によって手触りの良い高い質感を持たせることができる。

[0017]

【発明の実施の形態】以下図面について、本発明の一実 施の形態を詳述する。

【0018】本発明においては、ノート型パソコンの本体ボディに用いられる筐体の材料として低融点金属材料のマグネシウム合金を後述する金型を用いて射出成形することによって、表面に対して文字部分を僅かに凹ませた形状で表される文字(以下、これを凹文字と呼ぶ)の成形された凹文字付筐体を形成するものである。

【0019】ここで低融点金属材料とは、融点が650 【℃】以下の金属元素単体もしくはこれらの金属を基に した合金を称し、例えばアルミニウム、マグネシウム、 亜鉛、錫、鉛、ビスマス、テルビウム、テルル、カドミ ウム、タリウム、アスタチン、ポロニウム、セレン、リ チウム、インジウム、ナトリウム、カリウム、ルビジュ ウム、セシウム、フランシウム、ガリウム等を挙げるこ とができるが、特にアルミニウム、マグネシウム、鉛、 亜鉛、ビスマス、錫の単体及びこれらの金属を基にした 合金が望ましい。

【0020】これらの金属材料は、いずれも射出成形装置で混練溶融して成形できる金属元素あるいは合金である。これらの金属材料は、インゴット(金属の塊)をチッピングマシンでチップ化して得る他、切削マシンで切削して得られる切削粉を利用することができ、さらには水等の冷却媒体に溶融金属を滴下して作ることも可能である。なお金属材料は、還元法、回転消耗電極法等によって得ることもできる。

【0021】これらの方法によって得られる金属材料は、適度に形状が小さくかつ粉体とは異なって取扱が容易で射出成形装置の金型内に送られる過程で容易に溶融するようになされている。因みに、本発明においては低融点金属材料としてJIS(Japanese Industorial Standard) 規格における「AZ91D」のマグネシウム合金を用いた場合を一例として以下説明する。

【0022】図11との対応部分に同一符号を付して示 14Cが金型内表面13と直交すす図1及び図2において、10は全体としてホットチャ 50 度 \sim 6度に傾斜していれば良い。

ンバ方式の射出成形装置であり、図1の射出成形装置10のX-X、線を断面にとって示す状態を図2に、図2の射出成形装置10のY-Y、線を断面にとって示す状態を図1に示す。すなわち図2の射出成形装置10は、金型11における左金型11Aの金型内表面13をキャビティ12の内部から正面に見た状態であり、下方の射出装置9からキャビティ12に対して低融点金属材料の溶湯を一様に射出し得るようになされている。

【0023】射出成形装置10(図2)においては、左金型11Aにおける金型内表面13のほぼ中央に、成形後の筐体表面に形成される予定の凹文字に対応した所定形状の文字や図形でなる凸状意匠形成部としての凸文字部15(「VAIO」)が金型内表面13から僅かに突出した状態で形成されており、縦約183[mm]×横約258[mm]の金型内表面13に対して凸文字部15が縦寸法の約1/3及び横寸法の約2/3近くを占めている。

【0024】この場合、金型11における左金型11Aの金型内表面13上(図1)には、凸文字部15の「V」に相当する断面台形状の凸部14が突出している。

【0025】ここで、図3を用いて左金型11Aの金型内表面13上に設けられた凸文字部15における凸部14の形状寸法と、第1金型部としての固定側の左金型11A及び第2金型部としての可動側の右金型11Bによって構成されるキャビティ12の空間寸法とを詳細に説明する。

【0026】左金型11Aの体裁面すなわち金型内表面13上に形成された断面台形状の凸部14は、キャビティ12の空間高さh0(=1.2[nm])に対して金型内表面13から上底辺14Aまでの台形高さh1(=0.4[nm])でなり、金型内表面13と斜辺14B及び14Cとの接続部分と、斜辺14B及び14Cと上底辺14Aとの接続部分にそれぞれ円弧形状の面取R1(=0.15[nm])及びR2(=0.15[nm])が施されている。

【0027】実際上、左金型11に形成された凸文字部 15における凸部14の台形高さ h1(=0.4[mm])については、0.3[mm]~ 0.5[mm]の範囲で形成されていれば良く、面取R1及びR2(=0.15[mm])についても円弧の半径が0.1[mm]~ 0.2[mm]の範囲で形成されていれば良い。すなわちキャビティ12の空間高さ h0に対して、凸部14の台形高さ h1は約25パーセント〜約40パーセント、面取R1及びR2における円弧の半径は約8パーセント~17パーセントであれば良い。

【0028】同時に断面台形状の凸部14は、斜辺14 B及び14Cが金型内表面13と直交する仮想辺に対して約5度に傾斜しており、キャビティ12内に射出された溶湯が斜辺14B及び14Cの傾斜によって流れ易くなるようになされている。この場合も、斜辺14B及び14Cが金型内表面13と直交する仮想辺に対して約4度~6度に傾斜していれば良い。 10

8

【0029】従って断面台形状の凸部14が設けられた左金型11Aと、右金型11Bとによって形成されるキャビティ12は、当該キャビティ12内にマグネシウム合金の溶湯が射出されたとき、図4に示すように金型内表面13上に設けられた凸部14が流入される溶湯に対して鈍角となる斜辺14Bを持つ断面台形状に形成されていることにより、溶湯が凸部14で乱反射すること無く一様に流れ込むようになされている。

【0030】従って射出成形装置10は、金型11のキャビティ12内で溶湯の流れを乱すことなく一様に流し込み得ることにより、成形後の筐体の表面に干渉縞が生じることを防止し得ると共に、キャビティ12内に一様に溶湯を流し込むことができるので成形後の凹文字の輪郭を明確に形成し得るようになされている。

【0031】同時に、射出成形装置10においては、凸部14が断面台形状に形成されていることにより、高温の溶湯が凸部14に衝突する際の角度が鈍角化して当該凸部14に衝突する際の衝撃力が弱まることから凸部14の高温化を防止することができる。これにより射出成形装置10は、溶湯が冷却されて固化する際に凸部14の表面に付着してしまうことがなくなり、かくして成形後の凹文字付筐体における凹文字の底面に段差が生じることを防止できる。

【0032】また射出成形装置10は、高温の溶湯が凸部14に衝突する際の角度を鈍角化させて当該凸部14に衝突する際の衝撃力を弱めていることにより、凸部14の高温化による劣化及び凸部14の角部の欠けを防止し得るようになされている。この結果、射出成形装置10は金型11の耐久性を大幅に向上させることができる。

【0033】実際上、射出成形装置10は金型11を約220[℃] に加熱し、この状態で金型11のキャビティ12内に約620[℃] に溶融したマグネシウム合金の溶湯を射出装置9から約80[m/s]の射出速度で射出し、当該射出した溶湯をキャビティ12内で冷却個化した後、油圧シリンダ19によって右金型11Bを矢印C方向に移動することにより左金型11Aと右金型11Bとを分離して成形品である凹文字付筐体を金型11から取り出すようになされている。

【0034】これにより図5に示すように、射出成形装置10によって所定の金型温度、所定の溶湯温度及び所定の射出速度で、金型11のキャビティ12を用いて射出成形することにより得られた凹文字付筐体20は、左金型11Aの金型内表面13上に形成された凸文字部15(図2)に対応した凹文字でなる凹状意匠形成部21が表面に形成されている。

【0035】この凹文字付筐体20のW-W、線を断面でとった断面構造は、図6に示すように金型11のキャビティ12(図3)と同一形状及び同一寸法であり、筐体高さh2(=1.2[mm])に対して凹文字付筐体20の

表面20Aから凹文字でなる凹状意匠形成部21(図5)の底面21Aまでの文字深さh3(=0.4[nm])でなり、表面20Aと斜辺21B及び21Cとの接続部分、及び斜辺21B及び21Cと底面21Aとの接続部分にそれぞれ円弧形状の面取R3(=0.15[nm])及びR4(=0.15[nm])が施されている。

【0036】但し凹文字付筐体20は、金型11のキャビティ12の空間寸法に対応して成形されるため、凹文字付筐体20の表面20Aから凹状意匠形成部21の底面21Aまでの文字深さh3(=0.4[mn])については0.3[mn]~0.5[mn]の範囲で形成されていれば良く、面取R3及びR4(=0.15[mn])についても円弧の半径が0.1[mn]~0.2[mn]の範囲で形成されていれば良い。

【0037】すなわち凹文字付筐体20は、筐体高さh2に対して表面20Aから凹状意匠形成部21の底面21Aまでの文字深さh3が約25パーセント〜約40パーセント、面取部分R3及びR4における円弧の半径が約8パーセント〜17パーセントであれば良い。

【0038】また凹文字でなる凹状意匠形成部21は、 斜辺21B及び21Cが表面20Aと直交する仮想辺に 対して約5°に傾斜しており、この場合も実際には約4 度~6度の範囲内で傾斜していれば良い。

【0039】以上の構成において、射出成形装置10は射出成形時に、キャビティ12の空間高さh0に対して約25パーセント〜約40パーセントの台形高さh1で、キャビティ12の空間高さh0に対して約8パーセント〜17パーセントの面取R1及びR2が施され、斜辺14A及び14Bが金型内表面13と直交する仮想辺に対して約4度〜6度に傾斜するように形成された凸部4を有する凸文字部15が金型内表面13上に設けられた固定側の左金型11Aと、可動側の右金型11Bとから構成される金型11を用いる。

【0040】そして射出成形装置10は、この射出成形時に上述の金型11を用いて所定の金型温度、所定の溶融温度及び所定の射出速度の射出成形条件の基でマグネシウム合金の溶湯をキャビティ12内に射出する。

【0041】このとき射出成形装置10は、キャビティ12を構成する固定側の左金型11Aの金型内表面13上に従来とは異なる断面台形状の凸部14でなる凸文字部15が設けられていることにより、キャビティ12内に射出したマグネシウム合金の溶湯を凸部14で乱反射すること無く一様に流し込むことができる。

【0042】また射出成形装置10は、金型11の左金型11Aの金型内表面13上に断面台形状の凸部14が設けられていることにより、キャビティ12内に射出したマグネシウム合金の溶湯が凸部14の斜辺14Aに衝突する際の角度を鈍角化させて凸部14の高温化や劣化による欠けを防止する。

【0043】従って射出成形装置10は、金型11のキャビティ12内に溶湯を射出したとき、当該溶湯の流れ

を乱すことなく一様に流し込ませることにより、成形後 の凹文字付筐体20の表面に干渉縞が生じることを防止 すると共に、凹状意匠形成部21の輪郭を明確に成形し 得、また凸部14の欠けを防止し得ることにより凹状意 匠形成部21の底面21Aを平坦に成形し得る。

【0044】かくして射出成形装置10は、凹状意匠形 成部21の設けられた凹文字付筐体20を欠陥なく容易 に大量生産することが可能となり、この結果として良品 の歩留りを大幅に向上させることができる。

【0045】このようにして射出成形された凹文字付筐 10 体20は、金型11のキャビティ12と同一形状かつ同 一寸法に形成され、凹状意匠形成部21がほぼ中央領域 全体を占めてリブの役割を担うことにより、図7に示す ように静荷重強度が従来の平板状の筐体60(図10) に比べて格段に増大することになる。

【0046】また凹文字付筐体20は、凹状意匠形成部 21の「V」及び「A」の文字部分が一体となった波状 に設けられていることにより捩じれ強度が増大し、また 「Ⅰ」の文字部分によって当該「Ⅰ」の文字と直交する 方向に対する捩じれ強度が増大し、さらに「O」の文字 20 部分によってあらゆる方向に対する捩じれ強度も増大す ることになる。

【0047】さらに凹文字付筐体20は、凹状意匠形成 部21が凸状意匠形成部15に対応した断面台形状であ ると共に角部に面取が施されていることにより、エッジ が立っておらず手触りが良くユーザに与える質感や高級 感を一段と向上させることができる。

【0048】以上の構成によれば、射出成形装置10は 所定の金型温度、所定の溶湯温度及び所定の射出速度の 射出成形条件の基で、金型内表面13上に断面台形状の 30 凸部14を有する凸状意匠形成部15が設けられた固定 側の左金型11Aと、可動側の右金型11Bとによって 構成される金型11のキャビティ12内にマグネシウム 合金の溶湯を射出するようにしたことにより、凸状意匠 形成部15の断面台形状でなる凸部14によって流れを 妨げることなく溶湯を一様に流し込み得ると共に、凸部 14の高温化による劣化や欠けを防止することができ、 かくして表面に干渉縞が無くかつ輪郭の明確な所望形状 の凹状意匠形成部21が形成された凹文字付筐体20を 容易に製造することができる。

【0049】なお上述の実施の形態においては、ホット チャンバ方式の射出成形装置10を用いるようにした場 合について述べたが、本発明はこれに限らず、コールド チャンバ方式の射出成形装置、チクソモールディング方 式の射出成形装置等、他の種々の方式でなる射出成形装 置を用いるようにしても良い。この場合、上述の実施の 形態と同様の効果を得ることができる。

【0050】また上述の実施の形態においては、断面台 形状の斜辺14B及び14Cが金型内表面13と直交す る仮想辺に対して約4度~6度の傾斜角を持つようにし 50 た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、約8 度及び10度であっても良く、要はキャビティ12内に 流入される溶湯の流れが妨げられることが少なれば他の 種々の傾斜角であっても良い。

1.0

【0051】さらに上述の実施の形態においては、金型 11の断面構造として段差のない平面な可動側の右金型 11Bと、金型内表面13上に凸部14の設けられた固 定した左金型11Aとによってキャビティ12を形成す るようにした場合について述べたが、本発明はこれに限 らず、図8に示すように凸部14と対向する位置に所定 深さh9(=0.2[mm])で所定幅の凹部18を設けた右 金型11日を用いて新たなキャビティ19を形成するよ うにしても良い。この場合、凸部14と凹部18との間 の高さがキャビティ19の空間高さとほぼ等しくなるの で、溶湯が一段と流れ易くなる。

【0052】さらに上述の実施の形態においては、凹文 字付筐体20の材料としてマグネシウム合金を用いるよ うにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら ず、アルミニウム、亜鉛等の他の種々の低融点金属材料 を用いるようにしても良い。

【0053】さらに上述の実施の形態においては、本発 明の射出成形装置10によって約220[℃] の金型温度、 約620[℃] に溶融したマグネシウム合金の溶湯を約80[m /s]の射出速度でキャピティ12内に射出するようにし た場合について述べたが、本発明はこれに限らず、凹状 意匠形成部 21を欠陥なく製造し得れば、他の種々の射 出成形条件で射出成形するようにしても良い。

【0054】さらに上述の実施の形態においては、本発 明の射出成形装置10によって凹文字付筐体20の凹文 字に「VAIO」の凹状意匠形成部21を形成するよう にした場合について述べたが、本発明はこれに限らず、 凹文字付筐体20の静荷重強度及び捩じれ強度と同レベ ルの強度が得られれば図9に示すように「ABCD」等 のような他の種々の形状でなる凹状意匠形成部71を形 成するようにしても良い。

【0055】さらに上述の実施の形態においては、本発 明の射出成形装置10によってノート型パソコンの本体 ボティに用いられる凹文字付筐体20を射出成形するよ うにした場合について述べたが、本発明はこれに限ら ず、テレビ等の他の種々の電子機器の本体ボディに用い られる凹文字付筐体を射出成形する場合に適用しても良

[0056]

40

【発明の効果】上述のように本発明によれば、断面台形 状でなる凸状意匠形成部の斜辺によって射出成形空間内 に流入された溶湯の流れを妨げることなく一様に流し込 むことにより、凸状意匠形成部に対応した輪郭の明確な 凹状意匠形成部を筐体の表面に容易に形成することがで き、かくして低融点金属材料を用いて射出成形する際に 成形品の表面に所望形状の凹状意匠形成部を容易に形成

し得る低融点金属材料の射出成形方法を実現できる。

11.

【0057】また本発明によれば、断面台形状でなる凸状意匠形成部の斜辺によって射出成形空間内に流入された溶湯の流れを妨げることなく一様に流し込むことにより、凸状意匠形成部に対応した輪郭の明確な凹状意匠形成部を筐体の表面に容易に形成することができ、かくして低融点金属材料を用いて射出成形する際に成形品の表面に所望形状の凹状意匠形成部を容易に形成し得る射出成形装置を実現できる。

【0058】さらに本発明によれば、射出成形によって 得られる電子機器用の筐体の表面に所定の深さで設けられると共に、当該表面から底面に向けて表面と垂直な仮想辺に対して所定角度の傾斜角の斜辺を有する断面台形状の凹状意匠形成部を具えるようにしたことにより、静荷重強度や捩じれ強度が増大すると共に、凹状意匠形成部における断面台形状の傾斜角を持つ斜辺によって手触りの良い高い質感を持たせることができ、かくして凹状意匠形成部の形成された質感の高い筐体を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による射出成形装置のY-Y′断面構造を示す略線図である。

【図2】本発明による射出成形装置のX-X′断面構造

を示す略線図である。

- 【図3】金型の構造を示す略線的断面図である。
- 【図4】溶湯がキャビティ内を流れる様子を示す略線図 である。

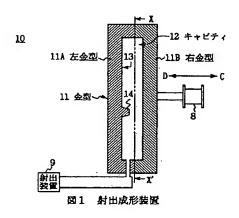
12

- 【図5】凹文字付筐体を示す略線的斜視図である。
- 【図6】凹文字付筐体の断面構造を示す略線的断面図である。
- 【図7】荷重強度の説明に供する略線図である。
- 【図8】他の実施の形態における金型の構造を示す略線 0 的断面図である。
 - 【図9】他の実施の形態における凹状意匠形成部が設けられた凹文字付筺体を示す略線的斜視図である。
 - 【図10】従来のノート型パソコンの筐体を示す略線図である。
 - 【図11】従来の射出成形装置の構成を示す略線図である。
 - 【図12】従来の射出成形装置における溶湯の乱反射の 説明に供する略線的断面図である。

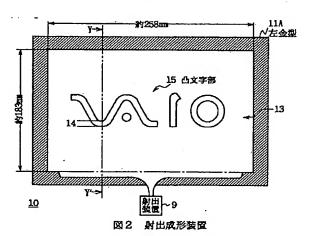
【符号の説明】

20 10……射出成形装置、11……金型、11A……左金型、11B……右金型、12……キャビティ、13…… 金型内表面、14……凸部、15……凸文字部、20… …凹文字付筐体。

【図1】



【図2】



【図6】

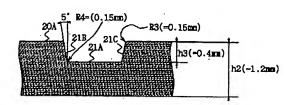
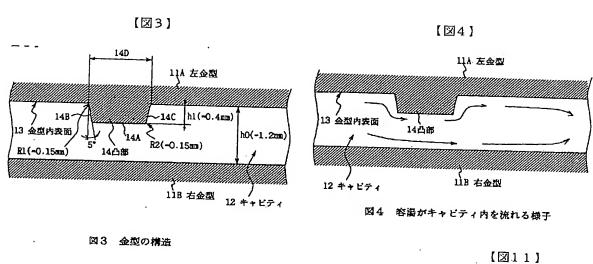


図6 凹文字付筐体の断面構造



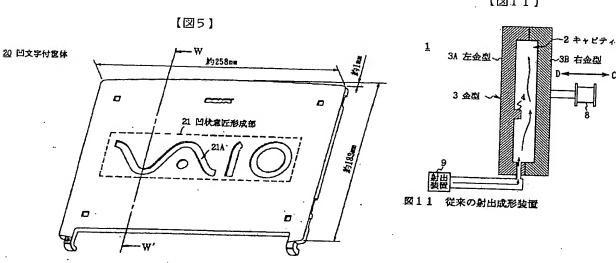


図 5 凹文字付筐体

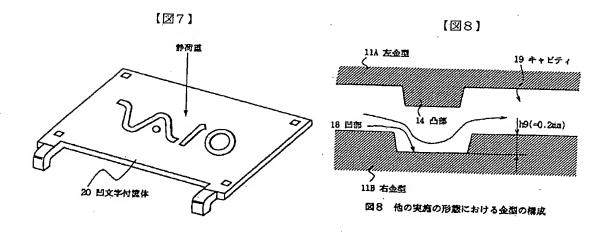


図7 荷重強度

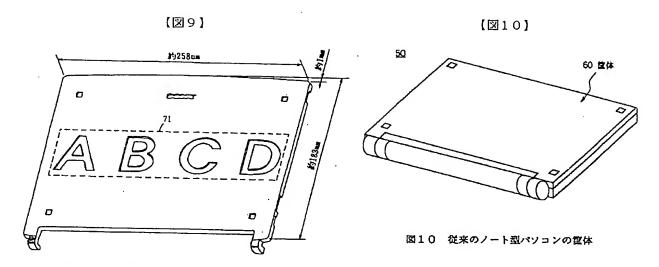


図9 他の実施の形態における凹状意匠形成部

【図12】

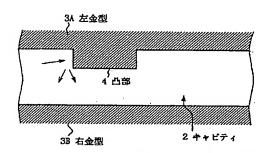


図12 従来の射出成形装置における容湯の乱反射